

**Rada Doskonałości Naukowej**  
00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1  
Pałac Kultury i Nauki  
tel. 22 656 60 98, fax: 22 656 63 28

2019 -10- 02



Politechnika Warszawska  
Wydział Chemiczny  
ul. Noakowskiego 3  
00 – 664 Warszawa  
za pośrednictwem:  
**Rady Doskonałości Naukowej**  
pl. Defilad 1  
00-901 Warszawa  
(Pałac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2401)

Marta Królikowska  
Politechnika Warszawska  
Wydział Chemiczny  
Katedra Chemii Fizycznej  
ul. Noakowskiego 3  
00 – 664 Warszawa

### **Wniosek**

z dnia 02 października 2019 roku

o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  
w dziedzinie **nauk ścisłych i przyrodniczych** w dyscyplinie **nauki chemiczne**.

Określenie osiągnięcia naukowego będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia  
doktora habilitowanego:

**Ciecze jonowe w technologii chłodnictwa absorpcyjnego – badania fizykochemiczne  
i termodynamiczne.**

*Zostałem poinformowany, że: Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego jest Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej z siedzibą w Warszawie (pl. Defilad 1, XXIV piętro, 00-901 Warszawa).*

*Kontakt za pośrednictwem e-mail: kancelaria@rdn.gov.pl, tel. 22 656 60 98 lub w siedzibie organu. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 220 - 221 oraz art. 232 – 240 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz realizacji praw i obowiązków oraz środków odwoławczych przewidzianych w tym postępowaniu.*

*Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w postępowaniu dostępna jest na stronie [www.rdn.gov.pl/klauzula-informacyjna-rodo.html](http://www.rdn.gov.pl/klauzula-informacyjna-rodo.html)*

*Marta Królikowska*  
podpis Wnioskodawcy

Załączniki: (verte)